

薄膜电阻

在模拟薄层中的传导或物质扩散时,常常存在着不同域的几何尺寸之间差异很大的情 况。对于夹层结构,当最薄的层与其他层的厚度相差很大时,可以使用薄层近似来模 拟最薄层。

模型定义

此案例展示了直流传导问题中薄层近似的原理,其中比较了模拟包含实际三个夹层结 构的模型与简化模型(中间的夹层域替换为薄层近似)的结果,并讨论了使用薄层近 似这种替代方法的优点 (见图 1)。

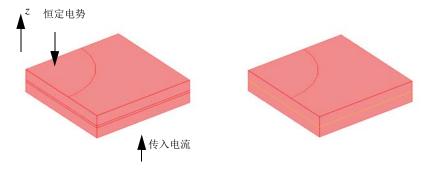


图1:实际模型的几何(左图)和使用薄层近似的几何(右图)。电流由底部边界流 入,由上表面圆形板流出。

下面的方程1中描述了实际夹层结构中所有三个域的电流平衡:

$$\nabla \cdot (-\sigma \nabla V) = 0 \tag{1}$$

在此方程中, σ 表示电导率,V是电势。此案例中,模型结构的薄层和较厚层的电导 率完全不同。边界条件为电流由底部流入,上表面圆形边界处电势恒定(见图1),所 有其他边界都为电绝缘边界。

简化模型基于以下假设: x 和 y 方向的电流密度矢量分量都非常小,薄结构中的传输主要在 z 方向进行。对于中间层,这意味着可以将方程 1 近似为一个一维方程

$$-\sigma \frac{d^2V}{dz^2} = 0 \tag{2}$$

如果中间层的上下表面电势给定,则可以通过解析方式求解此方程:

$$V_{\delta=0} = V_1 \tag{3}$$

$$V_{\delta = \delta_1} = V_2 \tag{4}$$

对方程2积分,得到:

$$V = az + b$$

其中,a 和 b 是积分常数。如果在中间层的较低边界处设置 z=0,则根据方程 3 和方程 4 的边界条件可以获得常数 a 和 b 的值:

$$V_1 = b$$

$$V_2 = a\delta + b$$

由此:

$$b = V_1$$

$$a = \frac{V_2 - V_1}{\delta}$$

推导出的电势方程为

$$V = \left(\frac{V_2 - V_1}{\delta}\right) z + V_1 \tag{5}$$

电流密度定义为

$$J_z = -\sigma \frac{dV}{dz} \tag{6}$$

结合方程5和方程6可以得到:

$$J_z = -\sigma \left(\frac{V_2 - V_1}{\delta}\right) \tag{7}$$

在进行薄膜近似处理时,膜边界处的电势不连续。在内部边界使用"接触阻抗"节点 来对电阻材料的薄层建模。

通过使用薄层上的势差得到梯度近似,还可以根据方程7推导出电流密度的表达式。 此示例包含前述冗长的推导过程,以表明这一过程得到的解与根据方程2得到的解完 全相同。

本案例中展示的近似方法并不仅限于求解直流问题,还可用于模拟扩散、热传导、基 于达西定律的多孔介质流以及其他可由梯度通量的散度描述的各类物理问题。

一般而言,这一简化方法适用于那些建模域厚度相差太大,以致网格生成器都无法对 域划分网格的情况。有些情况下,即使网格生成器能够生成网格,也会产生大量的单 元。

结果与讨论

图 2 显示对含三个传导层的问题求解得到的精确解以及通过薄膜近似处理得到解,对 二者进行了比较。比较结果显示,尽管此研究中间层的膜相当厚,但电势和电流分布 完全一致。随着上层域和下层域之间膜的厚度变小,采用近似处理得到解的精度变得 更高。

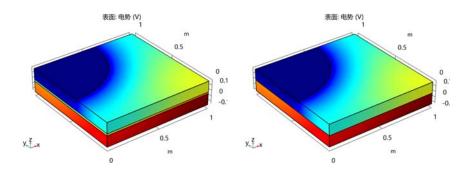


图2:模拟元件上的电势分布。电流为0.3 A 时两个模型元件上的电势损耗值几乎相 同: 全模型 (左图) 和薄膜近似后的模型 (右图)。

图 3 显示通过全模型及近似处理模型的结构中心的电势截面图。图中显示这两个模型的电势完全相同。

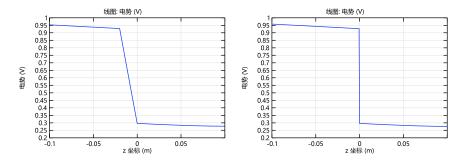


图3: 元件中间层沿 z 方向的电势分布。全模型的解 (左图)及薄膜近似解 (右图)。

案例库路径: COMSOL_Multiphysics/Electromagnetics/thin_film_resistance

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新建

在新建窗口中,单击模型向导。

模型向导

- 1 在模型向导窗口中,单击三维。
- 2 在选择物理场树中选择 AC/DC> 电流 (ec)。
- 3 单击添加。
- 4 单击研究。
- 5 在**选择研究**树中选择一般研究 > 稳态。
- 6 单击完成。

几何 1

工作平面1(wp1)

1 在几何工具栏中单击工作平面。

- 2 在工作平面的设置窗口中,定位到平面定义栏。
- 3 在 z 坐标文本框中键入 "0.1"。
- 4 定位到合并对象栏。清除合并对象复选框。
- 5 单击显示工作平面。

工作平面1(wp1)> 圆1(c1)

- 1 在工作平面工具栏中单击体素, 然后选择圆。
- 2 在圆的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- 3 在半径文本框中键入"0.6"。
- 4 定位到位置栏。在 yw 文本框中键入 "1"。
- 5 在工作平面工具栏中单击全部构建。

工作平面1(wp1)> 正方形1(sq1)

- 1 在**工作平面**工具栏中单击**体素**,然后选择**正方形**。
- 2 单击全部构建。
- 3 在图形工具栏中单击缩放到窗口大小按钮。

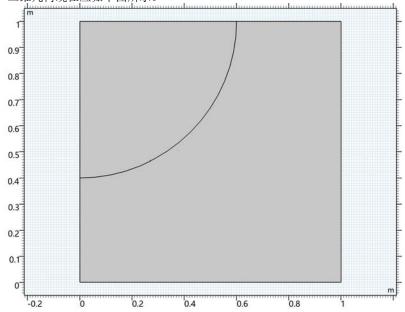
工作平面 1 (wp1)> 交集 1 (int1)

- 1 在工作平面工具栏中单击布尔操作和分割,然后选择交集。
- 2 单击图形窗口, 然后按 Ctrl+A 选择这两个对象。
- 3 在工作平面工具栏中单击全部构建。

工作平面1(wp1)> 正方形2(sq2)

- 1 在工作平面工具栏中单击体素,然后选择正方形。
- 2 单击全部构建。

- 3 在图形工具栏中单击缩放到窗口大小按钮。
 - 二维几何现在应如下图所示。



工作平面 1 (wp1)

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 几何 1 节点下,单击工作平面 1 (wp1)。

拉伸1 (ext1)

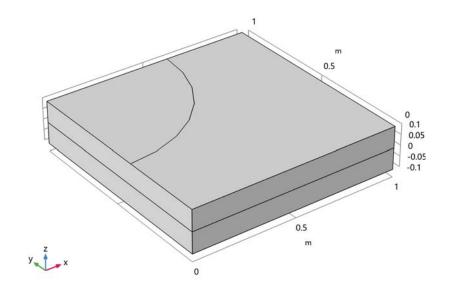
- 1 在几何工具栏中单击拉伸。
- 2 选择"对象"wp1.sq2。
- **3** 在**拉伸**的**设置**窗口中,定位到**距离**栏。
- 4 在表中输入以下设置:

距离 (m) -0.1

长方体 1 (blk1)

- 1 在几何工具栏中单击长方体。
- 2 在长方体的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- 3 在高度文本框中键入"0.1"。
- 4 定位到位置栏。在 z 文本框中键入 "-0.1"。

- 5 单击构建所有对象。
- **6** 在**图形**工具栏中单击**缩放到窗口大小**按钮。 最终几何应如下图所示。



电流 (EC)

电流守恒1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 电流 (ec) 节点下,单击电流守恒 1。
- 2 在电流守恒的设置窗口中,定位到传导电流栏。
- 3 从 σ 列表中选择用户定义。在关联文本框中键入"1"。

法向电流密度1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择法向电流密度。
- 2 选择"边界"3。
- 3 在法向电流密度的设置窗口中,定位到法向电流密度栏。
- 4 在 J_n 文本框中键入 "0.3"。

接地1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择接地。
- 2 选择"边界"8。

接触阻抗1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择接触阻抗。
- 2 在图形工具栏中单击线框渲染按钮。
- 3 选择"边界"6。
- 4 在图形工具栏中单击线框渲染按钮还原渲染设置。
- 5 在接触阻抗的设置窗口中,定位到接触阻抗栏。
- 6 在 d。文本框中键入 "0.02"。
- 7 从 σ 列表中选择用户定义。保留默认值。
- 8 从 ε_r 列表中选择用户定义。再次应用默认值。

研究 1

- 1 在模型开发器窗口中,单击研究 1。
- 2 在研究的设置窗口中,定位到研究设置栏。
- **3** 清除**生成默认绘图**复选框因为我们要手动添加所需绘图。
- 4 在主屏幕工具栏中单击计算。

结果

以下步骤显示如何重现电势表面图 (图 2 中的右图)。

表面1

- 1 在主屏幕工具栏中单击添加绘图组,然后选择三维绘图组。
- 2 在模型开发器窗口中,右键单击三维绘图组 1 并选择表面。
- **3** 在表面的设置窗口中,定位到着色和样式栏。
- 4 清除颜色图例复选框。
- 5 在三维绘图组1工具栏中单击绘制。

执行下面的步骤,可视化元件中间层沿 z 方向的电势分布 (图 3 的右图)。

三维截线1

- 1 在结果工具栏中单击三维截线。
- 2 在三维截线的设置窗口中,定位到线数据栏。
- 3 在点 "1" 行中,将 X 设为 0.5, v 设为 0.5, z 设为 -0.1。
- 4 在点 "2" 行中,将 X 设为 0.5, y 设为 0.5, z 设为 0.1。

一维绘图组2

1 在结果工具栏中单击一维绘图组。

- 2 在一维绘图组的设置窗口中,定位到轴栏。
- 3 选中手动轴限制复选框。
- 4 在 x 最小值文本框中键入 "-0.1"。
- 5 在 x 最大值文本框中键入 "0.1"。
- 6 在 y 最小值文本框中键入 "0.2"。

维图1

- 1 右键单击一维绘图组 2 并选择线图。
- 2 在线图的设置窗口中, 定位到数据栏。
- 3 从数据集列表中选择三维截线 1。
- 4 单击 x 轴数据栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1>几何>坐标>z-z坐标。
- 5 在一维绘图组2工具栏中单击绘制。

比较薄膜近似处理模型与全三维模型

对于本示例中供比较用的参考模型,要重现其全三维模型,请执行以下步骤:

几何 1

移动 1 (mov1)

- 1 在几何工具栏中单击变换,然后选择移动。
- 2 选择"对象"blk1。
- 3 在移动的设置窗口中,定位到位移栏。
- 4 在 z 文本框中键入 "-0.02"。

长方体 2 (blk2)

- 1 在几何工具栏中单击长方体。
- 2 在长方体的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- **3** 在**高度**文本框中键入 "0.02"。
- 4 定位到位置栏。在 z 文本框中键入 "-0.02"。

电流 (EC)

电流守恒2

- 1 在物理场工具栏中单击域,然后选择电流守恒。
- 2 选择"域"2。

- 3 在电流守恒的设置窗口中,定位到传导电流栏。
- **4** 从 σ 列表中选择**用户定义**。在关联文本框中键入 "0.01"。

接触阻抗1

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 电流 (ec) 节点下,右键单击接触阻抗 1 并选择禁用。

研究 1

在主屏幕工具栏中单击计算。

结果

三维绘图组1

此绘图显示电势分布 (图 2 的左图)。

一维绘图组2

此绘图重现图 3 中的左图。

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下,单击一维绘图组 2。
- 2 在一维绘图组2工具栏中单击绘制。

下面,执行以下步骤,重置模型以使用薄膜近似技术。

几何 1

移动 1 (mov1)

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 几何 1 节点下,右键单击移动 1 (mov1) 并选择禁用。

长方体 2 (blk2)

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 几何 1 节点下,右键单击长方体 2 (blk2) 并选择禁用。

电流 (EC)

接触阻抗1

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 电流 (ec) 节点下,右键单击接触阻抗 1 并选择启用。

电流守恒2

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 电流 (ec) 节点下,右键单击电流守恒 2 并选择禁用。

研究 1

在主屏幕工具栏中单击计算。